

早稲田大学ナノテクノロジーフォーラム 会員企業による技術紹介

【実施報告】

1. 会 場 : 早稲田大学リサーチイノベーションセンター
121号館地下1階 コマツ100周年記念ホールおよび会議室

2. 日 時 : 2025年4月25日(金) 15:30~18:00

3. プログラム

15:30~15:40 開会あいさつ・趣旨説明・参加要領確認
15:40~16:10 企業紹介のショートプレゼンテーション
16:10~17:10 個別ブースでのポスターセッション
17:10~18:00 質問タイム 及び 懇親会
※質問タイム・懇親会は会場を移動して実施

4. 参加企業及び参加者数

【参加企業】 7 社

TOPPAN 印刷株式会社、日本電子株式会社、日本パーカライジング株式会社、日本化学工業株式会社、
武蔵エンジニアリング株式会社、株式会社堀場製作所、株式会社日立ハイテク

【参加者数】 80 名

会員企業 : 7 社 20 名 学生 : 53 名 役員・研究戦略監 : 3 名 事務局 : 4 名

5. 報告事項

昨年度に引き続き、今年度も対面での開催をいたしました。昨年度より、さらに参加学生数が増えました。なお、今回初めて人社系学部の学生が参加いたしました。

今年度は参加企業(7社)のご担当者より、各社の企業紹介を中心に5分程度でショートプレゼンしていただきました。その後のポスターセッションでは参加学生が各社のブースを訪問し、直接企業ご担当者に最新技術や事業内容を伺い、質問をするかたちとなりました。その後の懇親会でも良好な雰囲気の中、有意義な情報交換がなされていました。

イベント終了後、参加学生からは、「技術職や開発職の方の現場の声を聞くことができ、非常に有意義であった」、「自分の研究に関する仕事をしている企業を知ることができた」、「今まで企業の方と話す機会がなかったので良い経験になった」など、評判の良い声が数多く寄せられ、学生にとって満足度の高いイベントとなったものと思われます。

また、参加企業担当者様より、「昨年度より参加人数が増えて、やりがいがあった。このような貴重な機会をご提供いただき、ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。」と、次回開催を期待する声もいただきました。

最後に、本イベントの開催にあたり、ご協力いただきました全ての皆様、またご参加いただきました皆様に深く御礼申し上げます。

以上

